This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the
--- Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-266029

(43) Date of publication of application: 15.10.1993

(51)Int.CI.

ورواند والمتاريخ الماريخ

G06F 15/21 // H01L 21/02

(21)Application number: 04-058248

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

16.03.1992

(72)Inventor:

MIURA KAZUYUKI

FUKUDA ETSUO

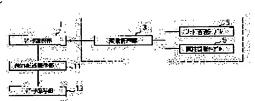
(54) PROCESS FLOW PREPARING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily prepare a process flow of production in a short period with

use of the least knowledge of a production line.

CONSTITUTION: This device consists of a code control table 5 controls in a hierarchical structure the codes showing the processing sections of each production process, the codes showing the processing types in the processing sections, plural variables related to the proper production of each processing, and the variables showing the purpose of each processing, etc., an attribute control table 9 controls the concrete attributes of the codes and the variables which are controlled by the table 5 for each code or variable, a variable control part 3 maintains the corresponding relation between both tables 5 and 9, a data selecting part 1 selects the codes or the variables of the hierarchical structure controlled by the table 5, a flow description display part 11 shows a flow of the production process based on the selected codes and variables.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

31.10.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-266029

(43)公開日 平成5年(1993)10月15日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

Z

FΙ

技術表示箇所

G06F 15/21

R 7925-5L

H 0 1 L 21/02

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

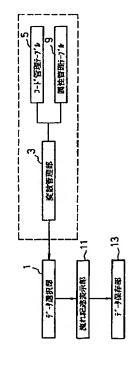
(21)出願番号	特願平4-58248	(71)出願人	000003078
			株式会社東芝
(22) 出願日	平成4年(1992)3月16日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
	•	(72)発明者	三浦 和幸
			神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会
			社東芝総合研究所内
		(72)発明者	福田 悦生
		, , , , , , ,	神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会
			社東芝総合研究所内
		· (74) (DIR 1	
		(74)代理人	弁理士 三好 秀和 (外1名)

(54)【発明の名称】 プロセスフロー作成装置

(57)【要約】

【構成】 各製造工程における処理の区分を表すコード と、その処理の区分の中でさらに処理の種類を表すコー ドと、その各処理固有の製造に関係する複数の変数ある いは処理の目的を示す変数等とを階層構造で管理するコ ード管理テーブル5と、このコード管理テーブル5に管 理されているコードおよび変数が有する具体的な属性を 各コードあるいは変数ごとに管理する属性管理テーブル 9と、コード管理テーブル5と属性管理テーブル9の対 応関係を維持する変数管理部3と、コード管理テーブル 5に管理されている階層構造のコードあるいは変数を選 択するデータ選択部1と、選択されたコードおよび変数 から製造工程の流れを表示する流れ記述表示部11とか ら構成されている。

【効果】 製造ラインにおける最小の知識のみで製造工 程のプロセスフローを、容易にかつ短時間で作成でき る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 各製造工程における様々な製造条件を示 すコード及び変数を階層構造で管理するコード管理テー ブルと、前記コードおよび変数のそれぞれの属性を管理 する属性管理テーブルと、前記コード管理テーブルと属 性管理テーブルの対応関係を維持する変数管理部と、前 記コード管理テーブルに管理されている階層構造のコー ドあるいは変数を選択するデータ選択部と、選択された コードおよび変数から製造工程の流れを表示する流れ記 述表示部とから構成されることを特徴とするプロセスフ 10 に困難となってしまう。 口一作成装置。

【請求項2】 前記コード管理テーブルは、各製造工程 における処理の区分を表すコードと、その処理の区分の 中でさらに処理の種類を表すコードと、その各処理固有 の製造に関係する複数の変数あるいは処理の目的を示す 変数等とを階層構造で管理していることを特徴とする請 求項1記載のプロセスフロー作成装置。

【請求項3】 前記属性管理テーブルは、前記コード管 理テーブルに管理されているコードおよび変数が有する 具体的な属性を各コードあるいは変数ごとに管理してい 20 ることを特徴とする請求項1記載のプロセスフロー作成 **装置。**

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、複数の製造工程を有 する製造ラインで使用されるプロセスフローを作成する 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図6は、従来の物の流れを制御するプロ コード」と、工程名称、およびその内容によって構成さ れている。物流は一般に複数の工程の連続であり、一つ 一つの工程を頗番に処理することによって、源材料から 製品が生産される。

【0003】従来、この様な一連の工程の流れを、上記 の「工程コード」と称される数桁の英数字のコードを基 に記述していた。

【0004】この工程コードは、1つのコードが1工程 に対応しており、このコードにその処理の条件や、内容 などの数多くの情報が付随するという形式を取ってい 40 た。例えば、半導体生産ラインで用いられているコード を例に取ってこのコードを解説すると、「工程コード= R01」が「パッファー酸化 ガス(酸素) 温度(9 00℃) 時間(20分)」に固定されていた。

【0005】この様なコードが生産ラインに存在する工 程全てに付随しており、コードと処理内容の対応関係を 記述した表(テーブル)で管理されていた。また、その コードの数は数千にも及ぶものであった。

【0006】上記の様なコードと処理内容が対応付けら

ーシートを技術者が手書き、ワードプロセッサ、または スクリーンエディタなどを用いて1工程1工程作成して いた。

[00071

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、製 造工程ラインにおいて、処理の種類が増加すると同時に 工程コード数も増加してしまう。この様なコード管理に おいて技術者が工程の流れを記述する場合、コードの選 択が困難となり、製造工程の流れを記述することが非常

【0008】また、手書き、ワードプロセッサ、スクリ ーンエディタでは、コードのスペルミスや、記述形式の 違いなどを引き起こし、製造工程の流れを記述するため に多くの時間が費やされてしまう。

【0009】本発明の目的は、技術者が、製造工程のプ ロセスフローを、製造ラインにおける最小の知識のみで 容易に、かつ短時間で作成できるプロセスフロー作成装 置を提供することにある。

[0 0 1 0]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成させるた めに、この発明は、各製造工程における処理の区分を表 すコードと、その処理の区分の中でさらに処理の種類を 表すコードと、その各処理固有の製造に関係する複数の 変数あるいは処理の目的を示す変数等とを階層構造で管 理するコード管理テーブルと、このコード管理テーブル に管理されているコードおよび変数が有する具体的な属 性を各コードあるいは変数ごとに管理する属性管理テー ブルと、前記コード管理テーブルと属性管理テーブルの 対応関係を維持する変数管理部と、前記コード管理テー セスフローシートであり、数桁の英数字からなる「工程 30 ブルに管理されている階層構造のコードあるいは変数を 選択するデータ選択部と、選択されたコードおよび変数 から製造工程の流れを表示する流れ記述表示部とから構 成されている。

[0011]

【作用】上記構成において、この発明は、予め、製造工 程の処理の種類を表すコードと、各々の処理に付随する 変数と、その変数に代入する値をコンピュータなどを用 いて、階層構造となるように管理しておく。さらに、そ れぞれのコードと変数の数々の属性も1つ1つ属性管理 テーブルに管理しておく。そして、これら2つの管理テ ープルは、常に対応関係を保っておく。

【0012】このようなもとで、まず、コード管理テー ブルに管理されているコードおよび変数のうち、階層構 造の一番上に管理されているコードデータが画面上のガ イドウィンドウに表示される。その中から、適応したコ ードをデータ選択部で選択すると、そのコードがメイン ウィンドウに表示される。次に、ガイドウィンドウで選 択されたコードの下位に所属しているコード群(または 変数群)がガイドウィンドウに表示される。

れた表を用いて、製造工程の流れに沿ったプロセスフロ 50 【0013】以下同様にして、コードおよび変数の階層

構造の末端まで選択する。選択を終了すると同時に、作 成された1工程の処理内容を表わすプロセスフローがメ インウィンドウに表示される。このように、次々に各工 程のプロセスフローを作成する。

[0014]

【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例を説明す

【0015】図1は、本発明の機能プロック図を示して いる。

【0016】本装置は、「データ選択部1」、「変数管 10 理部3」、「コード管理テーブル5」、「属性管理テー ブル9」、「流れ記述表示部11」、「データ保存部1 3」から構成されている。

【0017】データ選択部1は、コード管理テーブル5 で管理された半導体製造の各処理を表すコード、変数、 値を選択する部分であり、例えばマウス、キーボードな どがそれに当たる。

【0018】コード管理テーブル5で管理されている複 数のコード、変数、値には、製造工程の「処理の種類を の変数に代入する変数値(パラメータ)」がある。さら に、「処理の種類を表すコード」は、1種類のコードで 表現しても良いが、大分類を示すヘッダーコードと、中 分類を示す区分コードの2種類にて表現しても良い。

【0019】例えば、CVD (Chemical Vaper Deposit ion) 工程の減圧CVD工程における「処理の種類を表 すコード」は「CVD」であり、もし2種類のコードで 表すならば、ヘッダーコードを「CVD」、区分コード を「LPCVD」と表すことができる(ただし、2種類 とは限らず、それ以上の分類を行っても差支えない)。

【0020】次に、CVD工程の「処理に付随する変 数」には膜の種類を表す「FILM」、膜の厚さを表す 「THICK」等があり、「その変数に代入する変数値 (パラメータ)」にはそれぞれ、「SIN」、「100 0」などが存在する。

【0021】上記複数のコードに関する情報は、予めコ ード管理テーブル5および、属性管理テーブル9に管理 されている。

【0022】コード管理テーブル5では、ヘッダー、区 メータ)の所属関係が、階層構造により予め設定されて いる。図2は、このコード管理テーブル5の一例を表す ものである。以下図2を例に取ってコード管理テーブル 5を説明する。

【0023】図2に示すように、ヘッダを表すコード 「A」には、区分を表すコード「A1」「A2」が階層 に所属している。そして、区分「A1」には、「第1変 数」に対する変数の値「AA1」、「AA2」などが所 属し、さらに、「AA1」には、「第2変数」に対する 変数値「AA11」、「AA12」、「AA13」など 50

が階層所属しており、コードが階層構造により結び付け られている。なお、このコードの結合関係は、変数管理 部3により管理されている。

【0024】これらのコードや、変数にはそれぞれ固有 の属性が定義されている。例えば、コード「A1」には ①文字②必須入力③選択入力等の属性がある。この属性 を管理しているのが属性管理テーブル9である。図3に 示す様な属性管理テーブル9により管理することで、属 性の変更・追加に容易に対処することが可能となる。以 下に図3を例に取って属性管理テーブル9を説明する。

【0025】図3に示す属性管理テーブル9は、全ての コード、変数、値に対して属性が定義されており、テー ブルの数はコード、変数、値の総数と同じである。

【0026】ある変数に関して属性の例を上げる。例え ば変数「THICK」は、①入力制限無し②連続数値の ガイド入力③数値範囲:10Å<THICK<1000 A (STEP=10A) ④単位: A等を属性管理テープ ル9に管理する。この様にテーブルで管理することによ り、例えば数値範囲を「5Å<THICK<2000 表すコード」、「各処理に付随する変数」、および「そ 20 人」へ変更したい場合には、この属性管理テーブル9の 「10」を「5」へ、「1000」を「2000」へ変 更することで対処することができる。

> 【0027】この属性管理テーブル9とコード管理テー ブル5の関係は、変数管理部3により管理されており、 どのコード、変数、値がどの属性管理テーブル9に対応 し、その属性が何であるかなどを管理している。

> 【0028】次に、流れ記述表示部11の例を図4に示 す。

【0029】図4に示す様に、流れ記述表示部11は、 30 データ選択部1で選択されたコードや変数を表示する 「メインウィンドウ15」、文字コードの選択や数値入 カを行う「ガイドウィンドウ17」、記述に必要な詳細 データが保存されている他のファイルの内容を表示する 「オプションウィンドウ19」、操作上の特殊機能を選 択する「メニューウィンドウ21」等のマルチウィンド ウで構成されている。

【0030】「メインウィンドウ15」では、コード管 理テーブル5で定義されているコードや、変数、値等の うち、データ選択部1で選択されたデータを表示する。 分、および各処理に付随する変数に対する変数値 (パラ 40 データ選択部 1 により選択されるデータは、「ガイドウ ィンドウ17」の中から選択入力される。この「ガイド ウィンドウ17」の中のデータは、コード管理テーブル 5で階層構造に管理されたコードや変数、値などであ

> 【0031】この「ガイドウィンドウ17」に表示され ているコード (文字) や数値を選択する際の入力形式 (例えば、選択式、スライド式) は、そのコードあるい は数値に対応する属性管理テーブル9の属性によって変 わる。

【0032】さらに、コードや変数、値の中には、他の

ファイルから呼び込まれる物もあり、この様な他のファ イルを表示する「オプションウィンドウ19」なるウィ ンドウも定義されている。また、この「オプションウィ ンドウ19」には、特殊な入力を必要とする入力ウィン ドウ等も存在する。「メニューウィンドウ21」は、コ ード入力、複写、範囲指定、他システムとのリンク等、 フロー記述における多くの特殊機能を選択するウィンド ウである。

【0033】データ保存部13は、流れ記述表示部11 で表示されたプロセスフローデータを、データの使用目 10 的に応じた形式に保存する部分である。データの保存に 関する制約は無い。

【0034】次に、流れの1工程、例えばCVD工程を 例に取って、本実施例を説明する。例えば、「減圧CV D工程において、シリコン窒化膜(SiN)を1000 A形成する」工程は、

[CVD, LPCVD: FILM=SIN, THICK = 1000;

というコードと変数、値で表される。

【0035】コード管理テーブル5には、図5に示すC 20 VD工程の階層構造が管理されている。 属性管理テープ ル9では、コード管理テーブル5に定義された全てのコ ード、変数、値に対して属性が管理されている。例え ば、変数「FILM」は、①文字のガイド入力②単位: 無し③フロー表示する等、変数「THICK」は、①数 値の連続入力②単位:A③フロー表示する等が管理され ている。

【0036】データ選択部1と、流れ記述表示部11を 用いて上記記述のCVD工程の例の記述作成を行う。始 めに、データ選択部1、例えばマウス等を用いて「メイ 30 ンウィンドウ15」のいずれかの部分をクリックする。 これにより、図5に示すコード管理テーブル5の最も左 にあるコード (この場合「CVD」のみ) が「ガイドウ ィンドウ17」に表示される。

【0037】次に、「ガイドウィンドウ17」に表示さ れたコードをデータ選択部1により選択することによ り、「メインウィンドウ15」にそのコードが表示され る。最初のコード入力後、次の階層のコード「LPCV D」、「PMCVD」が「ガイドウィンドウ17」に表 示され、同様にデータ選択部1を用いて選択する。今回 40 を示す図。 の場合、「LPCVD」を選択すると、「メインウィン ドウ151には、

CVD, LPCVD: FILM=?

の様に表示される。このとき、「LPCVD」の下に結 合されている変数「FILM」も同時に「メインウィン ドウ15」に表示される。

【0038】さらに、図5に示す「FILM」の値が、 「ガイドウィンドウ17」に表示され、同じくデータ選 択部1の選択入力を行う。以下同様にして、コード管理 テーブル5に管理されている階層構造に従ってコード、 50 15 メインウィンドウ

値を選択入力して行く。

【0039】その結果、「減圧CVD工程において、シ リコン窒化膜 (SiN)を1000A形成する」工程

CVD, LPCVD: FILM=SIN, THICK = 1000:

というコードと変数、値で「メインウィンドウ15」に 表示される。

【0040】なお、変数「FILM」が「文字」、変数 「THICK」が「数値の連続値」であるなどの属性 は、属性管理テーブル9で管理されており、属性管理テ ープル9と、コード管理テーブル5は、変数管理部3で その対応関係が維持されている。

【0041】最後に、流れ記述表示部11において、プ ロセスフローの記述表示が終了すると、データ保存部1 3により、プロセスフローデータとして保存される。こ の時の保存手段としては、磁気ディスク装置等の媒体が 考えられる。

[0042]

【発明の効果】以上説明してきたように、この発明によ るプロセスフロー作成装置によれば、コード管理テーブ ルでコードや変数、値を階層構造で管理させ、それらの 属性を属性管理テーブルで管理しているため、製造ライ ンに必要な最小の知識のみで、スペルミスを起こすこと 無く、選択的にプロセスフローを作成できる。

【0043】また、コード、変数、値、あるいはこれら に対する属性が増加した場合でも、容易に追加すること ができ、これによる労力は費やされない。

【0044】以上により、プロセスフロー作成に要する 労力を軽減し、より短時間でプロセスフローを作成する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のプロセスフロー作成装置の機能プロ

【図2】図1で示したコード管理テーブルの一例を示す

【図3】図1で示した属性管理テーブルの一例を示す

【図4】図1で示した流れ記述表示部の画面構成の一例

【図5】コード管理テーブルの具体例を示す図。

【図6】従来のプロセスフローシートの一例を示す図。 【符号の説明】

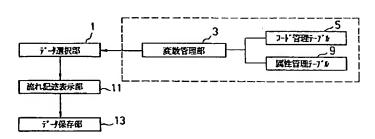
- 1 データ選択部
- 3 変数管理部
- 5 コード管理テーブル
- 9 属性管理テーブル
- 11 流れ記述表示部
- 13 データ保存部

(5) 特開平5-266029

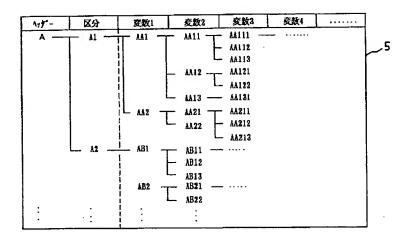
17 ガイドウィンドウ 19 オプションウィンドウ

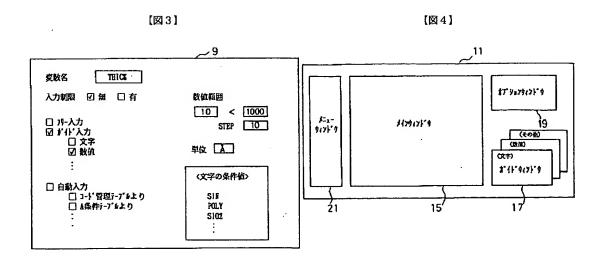
21 メニューウィンドウ

【図1】

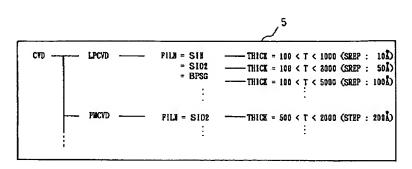


[図2]





【図5】



【図6】

工程3-}*	工程名称	内容
RO1	A* 777-酸化	かえ(酸素),温度(900℃),時間(20分)
RO2	POLY酸化	かえ(酸素),温度(950℃),時間(30分)
HO1	洗浄処理1	時間(20分)
HO2	洗浄処理2	時間(30分)
HO3	洗浄処理3	時間(45分)